Парамагнитные дефекты в нейтронно-облученных кристаллах фенакита

© В.Б. Гусева, А.Ф. Зацепин*, В.А. Важенин, М.Ю. Артемов, А.И. Кухаренко*

Уральский государственный университет, Екатеринбург, Россия * Уральский государственный технический университет (УПИ), Екатеринбург, Россия

E-mail: valentina.guseva@usu.ru

(Поступила в Редакцию 17 марта 2009 г. В окончательной редакции 3 июня 2009 г.)

Проведены ЭПР-исследования радиационно-разупорядоченных кристаллов фенакита Be₂SiO₄ (флюенсы быстрых нейтронов (0.75, 1.0, 1.2, 6.6, 8.5) $\cdot 10^{18}$ cm⁻²). Установлено, что основные радиационные повреждения сосредоточены преимущественно в кремнекислородной подрешетке кристалла. Обнаружены вакансионные центры (*E*'-центры, *g* = 2.0015), дефекты типа смещенного кислорода и дырочные O⁻-центры. Сигнал парамагнитного поглощения с параметрами *g_x* = 2.0218, *g_y* = 2.0124, *g_z* = 2.0027 идентифицирован как разновидность O⁻-центра — комплекс [SiO₄]³⁻. Интенсивные сигналы ЭПР с параметрами *g_x* = 2.0526, *g_y* = 2.0020, *g_z* = 2.0066 и *g_x* = 2.0290, *g_y* = 2.0030, *g_z* = 2.0099 приписаны двум типам центров молекулярного иона O₂⁻ с различным локальным окружением. На основе сравнения данных ЭПР и оптической спектроскопии проведено обсуждение теоретических моделей радиационных центров.

Работа выполнена в рамках плана Уральского НОЦ "Перспективные материалы" (award N REC-005, Y4-P-05-01, CRDF) при поддержке РФФИ (грант № 08-02-01072).

1. Введение

Фенакит Be₂SiO₄ (пространственная группа C_{3i}^2) имеет достаточно простую кристаллическую решетку, состоящую из кислородных тетраэдров, в центре которых находятся атомы кремния или бериллия. В свою очередь каждый атом кислорода находится в центре треугольника, вершинами которого являются один атом кремния и два атома бериллия. Кислородные тетраэдры выстраиваются вдоль тригональной оси *с* в цепочки, пространственное расположение которых приводит к возникновению в структуре фенакита протяженных пустот в виде гексагональных каналов [1,2].

Кристаллы фенакита обладают высокой радиационной стойкостью, представляют собой перспективный материал для лазеров с повышенной плотностью накачки [3], могут использоваться в качестве эффективных люминофоров и компонентов дозиметрических систем, работающих в интенсивных радиационных полях. Известно значительное количество публикаций, посвященных исследованию структурных и энергетических характеристик фенакита [4-12]. В работах [4-6] методами оптической и ЭПР-спектроскопии исследовались дефекты, возникающие в природном и синтетическом фенаките под действием рентгеновского и гамма-облучения. При этом было показано, что при облучения образуются парамагнитные центры, связанные как с собственными атомами решетки (прежде всего с кремнием и кислородом), так и с примесными атомами.

Кристаллы фенакита, подвергнутые нейтронному облучению, были исследованы в [7–10,13]. Сопоставление данных по оптическому поглощению с данными электронного парамагнитного резонанса, проведенное для различных доз облучения, позволило идентифицировать сигналы в спектре ЭПР, принадлежащие E'-центрам. Подобные дефекты образуются при обрыве электронной связи атома кремния в кремнекислородном тетраэдре, трансформирующемся в комплекс $[SiO_3]^{3-}$ за счет потери одного из кислородов. В спектрах ЭПР облученных кристаллов наблюдались также другие, достаточно интенсивные сигналы, которые, по мнению авторов [13], принадлежат собственным дефектам, образованным атомами кислорода.

Цель настоящей работы состояла в исследовании спектров электронного парамагнитного резонанса нейтронно-облученных кристаллов фенакита, определении параметров наблюдаемых парамагнитных центров и их идентификации, а также в изучении особенностей формирования и трансформации радиационных дефектов при изменении дозы быстрых нейтронов.

2. Методика эксперимента

Использовались монокристаллы фенакита в виде плоских пластин с тригональной осью c, лежащей в плоскости исследуемого образца. Облучение осуществлялось в импульсном реакторе ИБР-2 потоками быстрых нейтронов с энергией $E \sim 10$ MeV. Образцы, для которых флюенс составлял (0.75, 6.6, 8.5) $\cdot 10^{18}$ сm⁻² (серия I), обладали достаточно большой степенью прозрачности и имели светло-коричневую окраску, увеличивающуюся при росте дозы облучения. Кроме того, были исследованы образцы с флюенсами $\Phi = 1 \cdot 10^{18}$ и

 $1.2 \cdot 10^{18} \, {\rm cm}^{-2}$ (серия II), непрозрачные, также светлокоричневого цвета, предварительно подвергавшиеся многократному отжигу при 750 К в вакууме с последующим охлаждением.

Спектры ЭПР регистрировались на спектрометре ЕМХ Plus фирмы Bruker ($\nu = 9451-9875$ MHz) при комнатной температуре. В ходе эксперимента измерялись угловые зависимости спектра ЭПР в плоскости, содержащей ось *c*, и в плоскости, перпендикулярной этой оси. Дополнительные измерения, проведенные при *T* = 120 K, показали, что положение сигналов не зависит от температуры. Спектры оптического поглощения были записаны на спектрофотометре Beckman UV-5270 при комнатной температуре.

3. Экспериментальные результаты

На рис. 1 представлены спектры ЭПР образцов с различной дозой облучения, полученные в ориентации магнитного поля В || с. Как видно из рисунка, соотношение интенсивностей спектральных компонет заметно изменяется при увеличении флюенса нейтронов. Кроме того, наблюдается отличие спектров серии I от спектров серии II. Анализ угловых зависимостей наиболее интенсивных сигналов, наблюдавшихся в образцах серии II (рис. 2), позволил определить значения g-фактора для центров 1-3 (табл. 1). Можно отметить, что центр 1 характеризуется достаточно интенсивным и практически изотропным сигналом. Центры 2 и 3 являются низкосимметричными (группа симметрии не выше C_{2v}). При уходе от ориентации В || с сигналы центров 2 и 3 расщепляются. В азимутальной плоскости (перпендикулярной оси с) для центров каждого типа наблюдаются три идентичные кривые с периодом 180°, переходящие друг в друга через 120°, что соответствует трем эквивалентным центрам данного типа (рис. 2). При аппроксимации угловых зависимостей этих центров использовались соотношения [14] для иона с анизотропным g-фактором без начального расщепления и сверхтонкой структуры. Точность определения *g*-фактора составила ±0.0005.

В образцах серии I кроме сигналов центров 1-3 наблюдался достаточно интенсивный спектр центра 4.

Таблица 1. Экспериментальные параметры парамагнитных центров в нейтронно-облученном фенаките

Центр	Модель	g _z	g _y	g_x	A, mT	Серия
1	E'	2.0015	2.0015	2.0015	_	I,II
2	$O_2^{-}(1)$	2.0066	2.0020	2.0526		
3	$O_{2}^{-}(2)$	2.0099	2.0030	2.0290		
4	$[SiO_4]^{3-}$	2.0027	2.0124	2.0218	0.19	Ι

Примечание. Локальная ось $Z \parallel c$, локальная ось $X \perp c$ (для центров 2 и 3 ось X лежит в грани внутреннего гексагонального канала, для центра 4 направление X' составляет с кристаллогарфической осью а угол ~ 6.2°), А — параметр суперсверхтонкого взаимодействия с ядрами Ве.



Рис. 1. Спектры образцов серий I (*a*) и II (*b*). Индукция магнитного поля **B** \parallel **c**. Стрелками показаны сигналы парамагнитных центров 1-4.



Рис. 2. Полярная (*a*) и азимутальная (*b*) зависимости сигналов ЭПР образца серии II. $\Phi = 1.2 \cdot 10^{18} \text{ cm}^{-2}$. Цифрами обозначены угловые зависимости центров *1–3*. Расчетные кривые, повторяющиеся через 60°, принадлежат эквивалентным центрам одного типа.

Особенностью данного центра является наличие сложной сверхтонкой структуры, которая хорошо разрешается при **B** || **c** (рис. 1). Экстремумы азимутальных угловых зависимостей центра 4, положение которых было связано нами с направлением локальных осей X' и Y', смещены относительно экстремумов центров 2 и 3 на величину $\sim 10^{\circ}$ (рис. 3). Как видно из рис. 4, в ориен-



Рис. 3. Азимутальные зависимости сигналов ЭПР центров 1-4 образца серии І. $\Phi = 6.6 \cdot 10^{18} \text{ cm}^{-2}$. φ — угол между направлением индукции магнитного поля **В** и локальной осью **Х** центров 2 и 3. Расчетные кривые, повторяющиеся через 60° , принадлежат центрам одного типа. Расчетная кривая для центра 4 построена без учета суперсверхтонкого расщепления.



Рис. 4. Спектр ЭПР образца серии I (*a*) и его производная (вторая производная спектра поглощения) (*b*). $\Phi = 6.6 \cdot 10^{18} \text{ cm}^{-2}$, индукция магнитного поля $B \perp c$, ориентация магнитного поля соответствует $\varphi = 80^{\circ}$ (рис. 3).



Рис. 5. Полярная (*a*) и азимутальная (*b*) зависимости сигналов ЭПР центров с малой интенсивностью для образца серии І. $\Phi = 0.75 \cdot 10^{18} \text{ cm}^{-2}$. Центр 5 — $g_z = 2.0030$, $g_x = g_y = 2.0265$; 6 — $g_z = 2.0095$, $g_x = 2.0455$, $g_y = 2.0040$, $\varphi = 20^\circ$; 7 — $g_z = 2.01$, $g_x = 2.07$, $g_y = 2.005$.

тации **B** || **X**' сверхтонкая структура представляет собой семь эквидистантных линий с расщеплением 0.19 mT. Особенность центров 4 состоит в росте их концентрации по отношению к остальным центрам при возрастании дозы облучения, а также в отсутствии их сигналов в образцах серии II.

Наряду с перечисленными выше спектрами наблюдались и другие, гораздо более слабые сигналы, угловые зависимости которых показаны на рис. 5. Вследствие малой интенсивности сигналов точность определния значений *g*-фактора для этих центров была недостаточно высока, и использованные при аппроксимации значения могут рассматриваться только как оценочные.

Сравнение полученных результатов с данными ряда работ [7–9,13] позволило идентифицировать спектр I как принадлежащий E'-центру. Данный центр представляет собой неспаренный электрон на атоме кремния и возникает при удалении одного из кислородов в тетраэдре SiO₄. Разновидности такого центра неоднократно наблюдались после облучения в кристаллах α -кварца, кварцевых стеклах и в других силикатных материалах [8,9,15].

4. Обсуждение

4.1. Центры $[SiO_4]^{3-}$ (дефекты типа O⁻). Параметры центра 4 достаточно близки к параметрам дырочного центра $[SiO_4]^{3-}$ [4,5], в некоторых работах обозначаемого также как центр O⁻ [6,16]. В работе [6] наблюдались модификации центра, связанные с замещением кремния другим атомом (или с возможной вакансией кремния). Значения *g*-фактора центров $[SiO_4]^{3-}$,

g z	g y	g_x	A, mT	Тип облучения	Литературная ссылка
2.0022	2.0137	2.0327	~ 0.1	Рентген	[4]
-	2.017	-	~ 0.1	«	[5]
2.0030	2.014	2.034	2.0	Гамма-облучение	[6]
2.0035	2.015	2.018	0.7 (Al)		
			0.15 (Be)		
2.0030	2.012	2.032	0.21	_	[16]
2.0013	2.0201	2.0201	Не указана	Протоны	[17]

Таблица 2. Значения *g*-фактора центра [SiO₄]³⁻ в искусственных и природных кристаллах фенакита, подвергнутых радиационному воздействию (локальная ось **Z** || **c**)

полученные в указанных работах, приведены в табл. 2. В работе [4] данные центры создавались в природных и синтетических кристаллах рентгеновским облучением при комнатной температуре, в [5,6] осуществлялось у-облучение природных кристаллов фенакита, полученных из различных месторождений.

Характерной особенностью центра $[SiO_4]^{3-}$ является суперсверхтонкая структура, обусловленная взаимодействием с двумя ядрами бериллия. В простейшем случае (когда положения ядер эквивалентны относительно ориентации магнитного поля) эта структура представляет собой семь эквидистантных линий с расстояниями порядка 0.2 mT. Наличие аналогичной структуры у центра 4 в ориентации **В** || **X**' (рис. 3, 4) позволяет идентифицировать его как центр $[SiO_4]^{3-}$ или O⁻.

При отклонении направления магнитного поля от ориентации **B** || **X**' в азимутальной плоскости взаимное положение компонент суперсверхтонкой структуры изменяется, и при достаточно больших углах отклонения она перестает разрешаться. Как и в [4], наилучшего разрешения удается добиться при вращении магнитного поля в плоскости *ZX'*. Структура спектра центра *4* при **B** || **c** (рис. 1) с характерным эквидистантным расположением 16 линий (минимальное расстояние между линиями составляет ~ 0.09 mT) предполагает более сложную схему сверхтонкого взаимодействия, которое может включать несколько неэквивалентных ядер Ве.

Симметрийные особенности спектра центра 4, связанные с его суперсверхтонкой структурой, позволяют, как и в [4], отнести данный центр к иону кислорода, расположенному вне гексагонального канала и принадлежащему треугольнику Si–Be–Be, лежащему в плоскости, перпендикулярой оси c [1,2]. Мы предприняли попытку рассчитать угловые зависимости центров, образованных ионами O⁻, раположенными в других вершинах кремнекислородного тетраэдра, используя параметры центра 4. Хотя в спектре можно найти сигналы, которые удовлетворяют полученному описанию, их интенсивность на порядок меньше, чем у сигналов центра 4, и для них не регистрируется сверхтонкое расщепление.

Наибольшее различие между экспериментальными параметрами центра 4 (табл. 1) и данными, приведен-

ными в работах [4,6,16], наблюдается для значения *x*-компоненты *g*-фактора. Вместе с тем большая интенсивность сигналов центра 4 в образцах с высокой дозой облучения позволяет определить его параметры с достаточной степенью надежности. Измеренное значение неплохо совпадет с результатами работы [17], полученными для кристаллов, облученных протонами.

Согласно простейшей модели центра $[SiO_4]^{3-}$, неспаренный электрон находится на $2p_z$ -орбитали атома кислорода, а $2p_x$ и $2p_y$ представляют собой соответственно связывающую и несвязывающую полностью заполненные орбитали [4]. В этом случае поправки к значению g-фактора свободного электрона можно записать как

$$\Delta g_z = 0,$$

$$\Delta g_x = 2\lambda (E_z - E_y),$$
(1)

$$\Delta g_y = 2\lambda (E_z - E_x).$$

При значении константы спин-орбитального взаимодействия $\lambda = 0.019$ и экспериментальных значений $\Delta g_x = 0.0097$, $\Delta g_y = 0.019$ для расстояний между энергетическими уровнями получаем $\Delta E_x = 3.9 \text{ eV}$ и $\Delta E_y = 2 \text{ eV}$. Этот результат несколько отличается от значений $\Delta E_x = 3.5 \text{ eV}$ и $\Delta E_y = 1.3 \text{ eV}$, полученных для центра [SiO₄]³⁻ в фенаките после рентгеновского облучения [4]. Вместе с тем следует заметить, что результаты нашей оценки близки по величине к значениям энергии оптических переходов в спектре оптического поглощения для центров немостикового кислорода = Si-O· в кристаллах α -кварца и кварцевом стекле (2 и 4.8 eV) [15,18,19].

В целом, с высокой степенью достоверности можно полагать, что сигналы парамагнитного центра 4 обусловлены кремниевой разновидностью дефекта типа O⁻ (Si) (или комплекса $[SiO_4]^{3-}$ в обозначениях [4]). Важной особенностью данного центра является преимущественная локализация неспаренного спина только на одном из атомов кислорода. Подчеркнем, что в кремнекислородном тетраэдре именно этот атом кислорода, единстенный из четырех, расположен вне гексагонального канала.

Проведенная идентификация позволяет связать локальную ось X' центров данного типа с осями кристаллической структуры. Совпадение направления оси X' с направлением оси связи Si–O (которое составляет угол ~ 6.2° с кристаллографической осью a [1,2] для выбранного атома) дает возможность определить ориентацию локальной оси X центров 2 и 3 относительно кристаллографической системы координат. Это направление (без учета поворотов, кратных 120°) совпадает с прямой, соединеяющей противоположные ребра гекасагонального канала и составляющей с кристаллографической осью a угол ~ 3.9°.

4.2. Кислородные комплексы. Значения *g*-фактора (табл. 1), полученные для центров 2 и 3, являются типичными для кислородных дефектов в кристаллических и аморфных кремнекислородных матрицах [20–22]. К числу таких дефектов можно отнести дырочные центры, связанные с различными разновидностями комплексов типа O_2^- , O_2^{3-} , O_3^- и пероксирадикалом (POR), структура которого может быть описана как \equiv Si–O–O·

Близкое соседство неспаренного электронного спина перечисленных дефектов с атомом бериллия должно было бы привести к появлению сверхтонкого расщепления, которое, однако, отсутствует в спектрах центров 2 и 3. Поэтому происхождение указанных центров, скорее всего, связано с кислородными комплексами, локализованными в гексагональных каналах фенакита. Известные данные рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии [23], указывающие на наличие энергетических состояний, обусловленных химической связью кислород-кислород, в сочетании с симметрией наблюдаемых спектров ЭПР позволяют еще в большей степени сузить круг возможных вариантов.

Очевидно, что попытка расположить дефект типа пероксирадикала на внутренней стенке гексагонального канала так, чтобы его главные оси совпадали с осями центров 2 и 3, потребовала бы изменения направлений осей связи Si-O в кремнекислородном тетраэдре, что связано с существенной перестройкой ближайшего окружения дефекта. В то же время известно, что кроме обычного пероксирадикала существует его разновидность — так называемый "малый" пероксирадикал (SPR), для которого направление ковалентной связи О-О· составляет угол 90° с направлением оси Si-O [24]. Другими словами, в структуре кристалла существует возможность присоединить дополнительный атом (или даже два атома в случае иона O_3^-) к иону кислорода, расположенному в грани гексагонального канала, не внося дополнительных искажений в решетку. Однако при этом ось связи кислород-кислород будет ориентирована перпендикулярно оси Х центров 2 и 3. В этой связи следует подчеркнуть, что в экспериментальных спектрах отсутствуют сигналы, для которых наблюдается смещение минимума азимутальной зависимости на угол 90° относительно соответствующего экстремума указанных центров.

Согласно [20], дырочный центр O_2^{3-} можно отождествить с двумя ионами кислорода O^{2-} и O^- . Каждый из ионов в этой модели занимает самостоятельное структурное положение, а захваченная дырка перемещается между ними. Существование в фенаките ковалентных связей между атомами кислорода и кремния не позволяет реализовать именно такую конструкцию, возможную в ионных кристаллах. Более правдоподобным вариантом для объяснения происхождения центров 2 и 3 является локализация молекулярного иона O_2^{3-} во внутреннем гексагональном канале. При этом следует отметить, что теоретически значения g-фактора, предсказанные для молекулярного иона O_2^{3-} , соотносятся по своей величине иначе, чем для иона O_2^{-} [21]. В частности, значение g-фактора вдоль оси связи О–О должно быть минимальным. Таким образом, если приписать молекулярному иону O_2^{3-} параметры центров 2 или 3, ось связи кислород-кислород для него будет ориентирована вдоль локальной оси Y.

Существование изолированного молекулярного иона O₂³⁻ при комнатной температуре до сих пор ставится под сомнение в связи с недостаточной стабильностью такой молекулы [21]. Однако известно, что данный ион может существовать в виде комплекса O_2^{3-}/M^{3+} при дополнительной стабилизации ионами переходных металлов или элементами третьей группы In, Ga, Tl и Al, а также ионом водорода O_2^{3-}/H^+ [21,25]. Ядерный спин иона, компенсирующего избыточный отрицательный заряд кислородного комплекса, должен приводить к появлению характерного сверхтонкого расщепления, а нескомпенсированный электронный спин — к регистрации соответствующего спектра ЭПР. С учетом этих обстоятельств полученные нами экспериментальные результаты позволяют при объяснении природы центров 2 и 3 исключить из рассмотрения центры О₂³⁻ с ионамикомпенсаторами, имеющими ненулевой магнитный момент.

4.3. Молекулярные ионы O_2^- . Данные фотолюминесцентной спектроскопии изоструктурных фенакиту кристаллов ортогерманата бериллия свидетельствуют о наличии в последнем нейтронно-индуцированных центров молекулярного кислорода О2-. Согласно результатам работы [26], центры О₂⁻ находятся в гексагональных структурных каналах кристалла Be2GeO4. В предположении, что центры О₂⁻ могут присутствовать и в исследуемом кристалле Be₂SiO₄, нами был проведен анализ значений g-факторов центров 2 и 3 с помощью модели, предложенной в работе [27]. В данной модели молекулярный ион О₂⁻ образуется путем захвата электрона одной из вырожденных 2p π_g -орбиталей молекулы O_2 (рис. 6). Взаимодействие иона с матрицей приводит к снятию вырождения этой орбитали. Значения g-фактора такого центра моно записать как

$$g_{1} = g_{e}a_{2}(\lambda/E)(-a_{1} - a_{2} + 1),$$

$$g_{2} = g_{e}a_{2} - (\lambda/E)(a_{1} - a_{2} - 1),$$

$$g_{3} = g_{e} + 2la_{1},$$
(2)

где E — расстояние от уровня $2p\sigma_g$ до уровня $2p\pi_g$ (рис. 6), λ — спин-орбитальное взаимодействие (для свободного молекулярного иона 0.028 eV),

 $a_1 = (1 + (\lambda/\Delta)^{-2})^{-0.5}, a_2 = (1 + (\lambda/\Delta)^2)^{-0.5}, \Delta$ — расщепление уровня $2p\pi_g, l$ — коррекция орбитального углового момента (для свободного молекулярного иона l = 1), g_3 — значение *g*-фактора вдоль оси связи О–О, g_1 — значение *g*-фактора вдоль направления, определяемого функцией $2p\pi_g$ для неспаренного электрона (π_1 , рис. 6).

Оптические параметры центра O_2^- , такие как положение максимумов полос оптического поглощения и возбуждения внутрицентровой люминесценции, слабо зависят от локального окружения и практически идентичны для газообразных и конденсированных сред [26]. При моделировании центра O_2^- нами было использовано значение энергии оптического поглощения E = 5.08 eV, полученное ранее для щелочно-галоидных кристаллов [27]. Рассчитанные в результате моделирования с использованием экспериментальных значений *g*-фактора величины l, λ и Δ , а также значения этих параметров для центра O_2^- в некоторых других материалах приведены в табл. 3.



Рис. 6. Энергетическая структура молекулярного иона O_2^- [27] и ориентация главных осей центра относительно внутреннего гексагонального канала. Прямые *a* и *b* параллельны осям кристаллической решетки. *X*, *Y* — локальные оси центра O_2^- .

Таблица 3. Параметры энергетической модели молекулярного иона O_2^- для центров 2 и 3, а также для центров в других материалах

Центр	λ/E	l	λ,eV	Δ , eV	Литературная ссылка
2	0.0021	1.3	0.0107	0.55	Наст. раб.
3	0.0040	0.9	0.0202	1.36	«
O_2^- в KCl	0.0025	1.04	0.0127	0.055	[27]
O_2^- SiO ₂ (α -кварц)					
X_1	0.1037	1	0.0527	0.622	[28]
X_2	0.0163	1	0.0827	0.752	

Анализ, проведенный в рамках модели для ряда подобных центров в силикатных и боросиликатных стеклах [22,28], а также данные табл. 3 свидетельствуют о возможном варьировании рассчитываемых параметров центра О₂⁻ в достаточно широких пределах. Если использовать экспериментальные данные для ортогерманата бериллия [26], в котором люминесценция центров O_2^- (1.7 eV) эффективно возбуждалась фотонами с энергиями 4.7 и 5.2 eV, то, взяв эти значения в качестве расстояний между соответствующими уровнями энергии, можно получить величину $\Delta = 0.5 \, \text{eV}$, почти совпадающую с параметром, полученным для центра 2 (табл. 3). Известно, что центр О₂⁻, имеющий значения g-фактора, близкие к аналогичным параметрам центра 2 (в частности, $g_3 = 2.051$), наблюдался ранее в стеклообразном GeO2 [29]. С другой стороны, в работе [30] сообщалось о двух разновидностях О₂ центров с параметрами g₃ = 2.0273 и 2.0571. Вполне вероятно, что спектры центров 2 и 3 обусловлены ионами O_2^- . В этом случае центр 3 является ионом O_2^- , находящимся в несколько отличном кристаллическом окружении, нежели центр 2, что приводит к изменению характерного параметра расщепления Д. Отсутствие сверхтонкой структуры означает, что эти центры расположены на достаточном удалении от атомов бериллия. Можно также предположить, что различное окружение центров 2 и 3 связано с формированием диамагнитных дефектов в кремнекислородной подрешетке фенакита.

4.4. Оптическое поглощение. Дозовые изменения в спектрах ЭПР парамагнитных центров (рис. 1), а также полученные для них оценки оптических параметров целесообразно сопоставить с поведением спектров наведенного оптического поглощения (рис. 7).

Согласно рис. 1, в образцах серии I с ростом дозы облучения заметно увеличивается интенсивность сигналов центра $[SiO_4]^{3-}$ (центр 4). Сверхтонкая структура, наблюдаемая для этого центра, уширяется и начинает исчезать при флюенсе $6.6 \cdot 10^{18}$ сm⁻². При флюенсе $8.5 \cdot 10^{18}$ сm⁻² для данного центра наблюдается дальнейшее уширение линий при общем уменьшении интенсивности, что может свидетельствовать не только о возрастании концентрации, но и о разрушении части таких



Рис. 7. Спектр оптического поглощения образца серии I. $\Phi = 0.75 \cdot 10^{18} (a)$ и 6.6 · 10¹⁸ сm⁻² (b). Штриховые линии — аппроксимация функциями Гаусса.

центров, связанном с началом процесса аморфизации решетки.

Многократный отжиг с последущим охлаждением (как и большие дозы облучения) приводит к исчезновению сигналов центров $[SiO_4]^{3-}$ (центров типа 4) в образцах серии II. Сохранение центров 2 и 3 свидетельствует о высокой термической стойкости и косвенно подтверждает их принадлежность к молекулярному иону O_2^- . Кроме того, для образцов серии II при росте дозы нейтронного облучения интенсивность центра 3. Таким образом, согласно данным ЭПР, при возрастании дозы облучения увеличивается относительная концентрация дефектов O_2^- (центр 2) и $[SiO_4]^{3-}$ (центр 4).

Сравнение результатов, полученных для исследуемых центров методом ЭПР, с данными оптического поглощения осложнено тем фактом, что существенный вклад в оптические спектры вносят непарамагнитные дефекты. В спектре, представленном на рис. 7, наблюдаются четыре хорошо выраженных максимума. На сегодняшний день нет определенного мнения относительно линий, расположенных в области 2 eV. Согласно [13], они могли бы быть связаны с центрами $[AlO_4]^{4-}$, однако в исследуемых кристаллах отсутствуют сигналы ЭПР со сверхтонким расщеплением, характерным для атомов алюминия. Наблюдаемые в спектрах короткоживующего оптического поглощения фенакита линии 2 и 4 eV в работе [12] были отнесены к дефектам, возникающим при разрыве связи Be–O.

Полоса в области 5.8 eV, согласно [13,31], обусловлена E'-центром. Полосу в области $4.9 \, \text{eV}$ неоднократно пытались связать с различными дефектами, в том числе с молекулярным ионом О₂⁻, дивакансией кремния и кислорода, а также с дырочными центрами О- [13,32]. В аморфном диоксиде кремния оптическое поглощение в области 4.8 eV быть также обусловлено междоузельной молекулой озона О₃ [33]. В работе [34] наблюдаемая в фенаките полоса возбуждения 4.95 eV была отнесена к диамагнитному кислородно-дефицитному центру типа =Si: (ODC II), представляющему собой дивакансию кислорода [15]. Возможный механизм образования подобных дефектов, обсуждавшийся в работе [7], предполагает первоначальное образование двух близкорасположенных радиационных Е'-центров с последующим их объединением в дивакансию =Si: за счет диффузии атомов кислорода. Отсутствие соответствующей корреляции между моно- и дивакансионными дефектами, наблюдавшееся в настоящей работе при повышенных дозах нейтронного облучения, дает основание полагать, что центры =Si: могут возникать также посредством прямого повреждения отдельных структурных единиц SiO₄ с одновременным возникновением молекулярных ионов O_2^-

$$SiO_4 \rightarrow =Si:(ODC II) + O_2^-$$

Реализация приведенной выше схемы означает, что полоса оптического поглощения в области 5.0 eV имеет сложную природу и должна включать две компоненты: $\sim 5.1 \text{ eV}$ молекулярного иона O_2^- и 4.95 eV кислородно-дефицитных центров =Si.

В спектрах оптического поглощения кристалла отсутствуют максимумы в области 4.5 eV (центр 2; $\Delta = 0.55 \text{ eV}$) и 3.7 eV (центр 3; $\Delta = 1.36 \text{ eV}$), но данные переходы могут быть замаскированы полосой 4.2 eV, полученной при разложении спектра на гауссовы компоненты (рис. 7). Согласно проведенным оценкам, для центра [SiO₄]³⁻ могут наблюдаться электронные переходы с энергиями $\Delta E_x = 3.9 \text{ eV}$ и $\Delta E_y = 2 \text{ eV}$, что не противоречит эксперименту. Полоса поглощения с максимумом 1.9 eV регистрируется в спектре оптического поглощения при различных флюенсах, а поглощение в области 3.9 eV не имеет выраженного максимума и может вносить вклад в абсорбционную полосу 4.2 eV (рис. 7).

В целом, анализ индуцированного оптического поглощения не позволяет установить детального соответствия между динамикой сигналов ЭПР исследуемых центров и поведением оптических спектров поглощения. Вместе с тем, как видно из рис. 7, увеличение дозы облучения приводит к структурной перестройке оптического спектра и возрастанию интенсивности полос поглощения в области 2, 4 и 5 eV, что коррелирует с характером изменения концентрации парамагнитных центров O^- и O_2^- .

5. Заключение

Для кристаллов фенакита, подвергнутых облучению быстрыми нейтронами, определены спектроскопические параметры радиационных парамагнитных дефектов типа смещенных атомов, кислородно-дефицитных E' и ODC-центров, а также дефектов типа O⁻.

С увеличением дозы нейтронного облучения наблюдается рост концентрации дырочных комплексов $[SiO_4]^{3-}$ (кремниевых O⁻-центров) вплоть до состояния "насыщения", обусловленного их начинающимся распадом. Специфической особенностью центра $[SiO_4]^{3-}$ является стабилизация дырки на атоме кислорода, расположенном вне гексагонального канала структуры кристалла.

Обоснована возможная принадлежность двух наблюдаемых центров ЭПР ($g_x = 2.0526$, $g_y = 2.0020$, $g_z = 2.0066$ и $g_x = 2.0290$, $g_y = 2.0030$, $g_z = 2.0099$) к различным модификациям молекулярного иона O_2^- . Сравнение параметров теоретических меделей указанных центров с оптическими данными не противоречит подобной интерпретации. Экспериментальные результаты позволяют предполагать, что при повышенных дозах облучения становятся эффективными механизмы прямого образования агрегатных дефектов с формированием молекулярных центров O_2^- в структурных каналах и двойных кислородных вакансий типа ODC II.

Список литературы

- [1] В.Х. Захариасен. Кристаллография 16, 1161 (1971).
- [2] J.W. Downs, G.V. Gibbs. Am. Mineral. 72, 769 (1987).
- [3] Т.Ф. Веремейчик, Е.В. Жариков, К.А. Субботин. Кристаллография 48, 1042 (2003).
- [4] H. Lozykowski, R.G. Wilson, F. Holuj. J. Chem. Phys. 51, 2309 (1969).
- [5] L. Tomaz Filho, G.M. Ferraz, S. Watanabe. Nucl. Instrum. Meth. Phys. Res. B 229, 253 (2005).
- [6] А.И. Новожилов, М.И. Самойлович, А.Н. Карачковская. ЖСХ 11, 428 (1970).
- [7] А.Ф. Зацепин, В.С. Кортов, В.И. Ушкова. ЖТФ 51, 2105 (1981).
- [8] V.S. Kortov, A.F. Zatsepin, V.I. Uschkova. Phys. Chem. Minerals 12, 114 (1985).
- [9] А.Ф. Зацепин, В.И. Ушкова, В.А. Калентьев. Поверхность. Физика, химия, механика **6**, 100 (1990).
- [10] А.Ф. Зацепин, В.С. Кортов, В.И. Ушкова, В.А. Калентьев. Поверхность. Физика, химия, механика 4, 43 (1992).
- [11] И.Р. Шеин, R. Wilks, А. Moewes, Э.З. Курмаев, Д.А. Зацепин, А.И. Кухаренко, С.О. Чолах. ФТТ 50, 594 (2008).
- [12] А.Ф. Зацепин, А.И. Кухаренко, В.А. Пустоваров, В.Ю. Яковлев, С.О. Чолах. ФТТ 51, 437 (2009).
- [13] Л.А. Благинина, В.А. Калентьев, Ф.М. Клинов. ЖПС 49, 299 (1988).

- [14] А. Абрагам, Б. Блини. Электронный парамагнитный резонанс переходных ионов. Мир, М. (1972). 527 с.
- [15] L. Skuja. J. Non-Cryst. Solids 239, 16 (1998).
- [16] Л.А. Евграфова, Н.М. Гайнуллина, Н.М. Низамутдинов, В.М. Винокуров. В сб.: Физика минералов / Под ред. В.М. Винокурова (1972). В. 11. С. 14.
- [17] А.Ф. Зацепин, В.С. Кортов, Г.И. Пилипенко, В.И. Ушкова. Физика радиацион. повреждений и радиацион. материаловедения 24, 89 (1983).
- [18] L. Vaccaro, M. Cannas, V. Radzig, R. Bosciano. Phys. Rev. B 78, 075 421 (2008).
- [19] K. Kajihara, Y. Ikuta, M. Hirano, H. Hosono. Appl. Phys. Lett. 81, 3164 (2002).
- [20] А.С. Марфунин. Спектроскопия, люминесценция и радиационные центры в минералах. Недра, М. (1975). 327 с.
- [21] M.J. Nilges, Y. Pan, R.I. Mashkovtsev. Phys. Chem. Minerals 35, 103 (2008).
- [22] Л.Д. Богомолова, В.А. Жачкин. ФХС 24, 3 (1998).
- [23] В.С. Кортов, И.Н. Шабанова, А.Ф. Зацепин, С.Ф. Ломаева, В.И. Ушкова, В.Я. Баянкин. Поверхность. Физика, химия, механика 2, 110 (1983).
- [24] Y. Sakurai, K. Nagasawa. J. Appl. Phys. 88, 168 (2000).
- [25] S. Botis, S.M. Nikhrin, Y. Pan, Y. Xu, T. Bonli, V. Sopuck. Can. Mineral. 43, 1465 5 (2005).
- [26] А.Ф. Зацепин, Л.А. Благинина, А.И. Кухаренко, В.А. Пустоваров, С.О. Чолах. ФТТ **49**, 798 (2007).
- [27] W. Känzig, M.H. Cohen. Phys. Rev. Lett. 3, 509 (1959).
- [28] K. Moritani, I. Takagi, H. Moriyama. J. Nucl. Mater. 325, 169 (2004).
- [29] T. Purcell, R.A. Weeks. Phys. Chem. Glasses 10, 198 (1969).
- [30] J. Bednarek, S. Schlick. J. Phys. Chem. 95, 9940 (1991).
- [31] А.Ф. Зацепин, В.С. Кортов, В.А. Калентьев, В.И. Ушкова. ФТТ 30, 1305 (1988).
- [32] Б.П. Гриценко, В.М. Лисицин, В.Н. Степанчук. ФТТ 23, 393 (1981).
- [33] K. Kajihara, T. Miura, H. Kamioka, A. Aiba, M. Uramoto, Y. Morimoto, M. Hirano, L. Skuja, H. Hosono. J. Non-Cryst. Solids 354, 224 (2008).
- [34] Л.А. Благинина, А.Ф. Зацепин, А.И. Кухаренко, В.А. Пустоваров, Ю.Н. Новоселов, С.О. Чолах, В.Ю. Яковлев. Изв. вузов. Физика. Приложение С 10, 378 (2006).